

FET

電子の動き 1000倍に

理研、シリコンの代替へ

理化学研究所は二十三日、「有機モット電界効果トランジスタ(FET)」と呼ぶ新型素子の実用化につながる新技術を開発したと発表した。

現在主流のシリコン素子の性能に近づける考え方。FETは回路のオン・オフ制御や信号の增幅に使う重要な素子。現在はシリコンに不純物を混ぜた半導体が多く利用され

FETの性能を決める電子に銅イオンなどを混ぜて作ったモット絶縁体を利用。独自の手法で、この物質を電極を取り付けた基板上に薄膜状に広げることに成功した。

研究チームは、有機分子に銅イオンなどを混ぜて作ったモット絶縁体を用いて、FETの性能を高めた。これにより、電子の動きやすさが有機モット絶縁体を利用する従来品の約千倍になることが分かった。これはシリコン素子での値の約十分の一で、実用に一步近づいたとみている。

べると、電子の動きやすさが有機モット絶縁体を利用することになった。これはシリコン素子での値の約十分の一で、実用に一步近づいたとみている。現在はまだ低温に冷やす必要があるが、今後改めて性能を高める。研究成果は、米科学誌に近く掲載する。